

S M = 1950 cm2/s.s

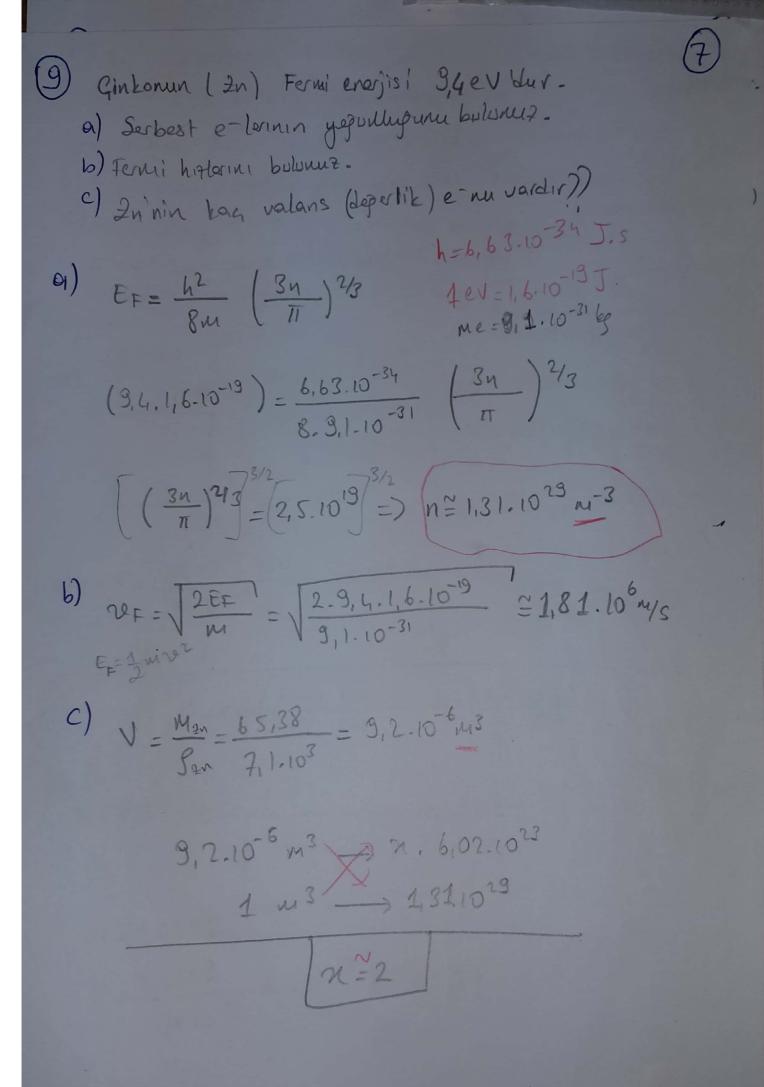
Donor ve absentor yopunlublar, tam esit alon

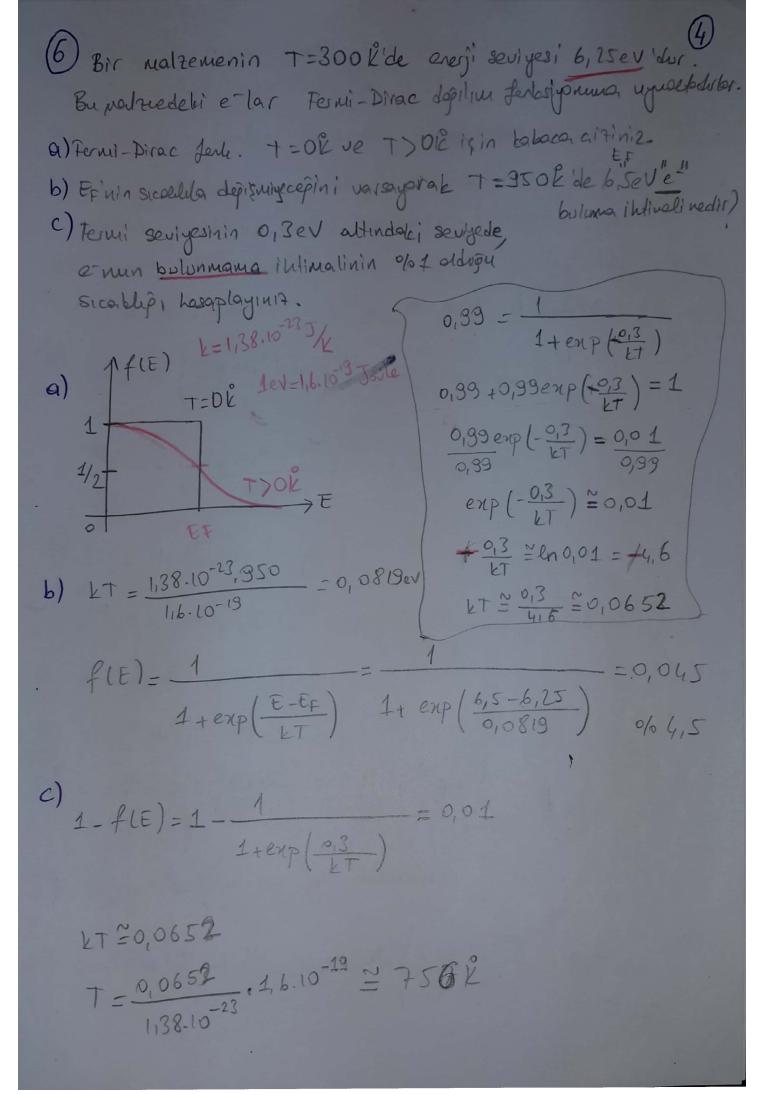
Germanyum T = 300% 'de $Na=Nd=6,65\cdot 10^{13}cu^{-3}$ iletherlipini hesaplayınız - $n_i = 2,4,10^{13}cu^3$ $\mu_n = 3900cu^2/V.s$ $\mu_p = 1900cu^2/V.s$ $Vi = e n! \left(\mu_n + \mu_p\right) = 1,6.10^{-19}, 2,4.10^{13} \left(3300+1900\right)$ $Vi = 0,0223 \left(Scu\right)^{-1}$

Gernanymun e-ve boshulderinin 7=300 k'de nobiliteteri 0,45 m²/v.s ve 0,35 m²/v.s ise yepuluhlri 2,5-1018 m³ ve 7-1013 m³ ise elektriksel iletenligini hesoplayimi?

G = Ge + Gp = en Mn + PMP $G = 1,6.10^{19}.0,45.2,5.10^{18} + 1,6.10^{13}.0,35.7.10^{13}$ G = 0,18 (SM)-1

(5) a) 30 k ve 300 k de saf silisyum îletkerligini belirleyînîz- (Ne ve mobiliterin scollable depişvedigini ve îletlerligin e-lorla old-babul edelin). b) Nd = 5, 1022 m⁻³ dovor atomlers ile ketterlandipinder 300 E'de Silisymun iletternije i ne koder depisir? (iletterlige begrule betberget, tim derorter) c) 300 k de saf durumda ve kattele durumda (3 mm/x/2 mm x 2 mm Es=1,11ev brogin direncini hesoplayınız. Nc = 2.10 25-3 M = 0,135m2/V.S a) 30 k Tain $n = Nce = 2.10^{25} exp(-\frac{1,11.1,6.10^{-9}}{2.4,38.10^{-23}.30})$ n = 2-10²⁵ enp (-214,5) = 8,67. 10⁻⁶⁹ 4-3 V 5=nep = 8,67-10-69. 1,6.10-19. 0,135=1,87.10-88 (Ям)-1 $n = 2.10^{25} \exp\left(-\frac{1.11 \cdot 1.16 \cdot 10^{-19}}{2.138.10^{23}300}\right) \cong 9,67.10^{15} \text{ m}^{-3}$ 6 = nepl = 9,67.1015,1,6.10-9,0,135 = 2,10-4 (Sm)-1 b) n=Nd=5.1022 m-3 5 = N29 M = 5.1022, 1,6,109, 0,135 = 1080 (2m)-1 Reaf = Bef L = L = 3.10⁻³ = 3,75.60⁶ J2 Reallant = Should L = L = 3.10⁻³ = 0,694 DZ A Grade A 1080.4.10⁻⁶





(12) Silisyum fornekte iletkenlik bandındaki e-ların T = 355 k 'delei yopunlipu n = 2,95.10 cm 3 dür.

91) îletherlik ve valans bandındaki efelelif durum yoğunluğunuk.

b) Saf (asal) tagigier gopunlupunu (cm³) einsinder bolument

c) Valoins bantlaki bosluk yopunlupun bulunur.

1) Tipini (n, p)?? $\mu_n = 1,08 \mu_0^2 = 1,08.9,108.15^3 \mu_0$ e) $(E_C - E_F) = ??$ $\mu_b = M_b = M_b = 0,56 \mu_0 = 0,56.9,108.15^3 \mu_0$

a) $N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{L^2} \right)^{3/2} = 3,62.10^{19} cm^{-3}$

Nu = 2 (21 mp* kT) 3/2 = 1,35.1019 cm-3

6) ni2 = Nc. Nv enp (- Es LT)

112=3,62.10¹⁹ x 1,35.10¹⁹ enp (-1,12 . 1,6.10⁻¹⁹)

ni2 = 6,21.1022 an3

ni = 2,49.10" au -3

c) $P = \frac{n^2}{n} = \frac{6,24,10^{22}}{2,95.10^{16}} = 2,11.10^{6} \text{ cm}^{3}$

d) n>p => n-tipi yeriletkendir.

e) $Ee-EF=kTen \frac{Nc}{n}=0.036 en \left(\frac{3.62.10^{19}}{2.95.10^{16}}\right)=0.218 eV$

$$E_{F} = \frac{E_{g}}{2} + 3kT en \left(\frac{Mp^{*}}{Me^{*}}\right)$$

$$\Delta t$$

$$\Delta E_1 = 1.85.10^{-23}.800 = 1.48.10^{-20} \text{J}$$
 $\Delta E_2 = 1.85.10^{-23}.800 = 1.48.10^{-20} \text{J}$

a) Goponluk yik tagyıcılarını } bulunuk.

$$n = \frac{10^{16} - 0}{2} + \sqrt{\left(\frac{0 - 10^{16}}{2}\right) + \left(\frac{15.10^{10}}{2}\right)^2} \approx 10^{16} \text{ cm}^3$$

6)
$$P = \frac{n^2}{n} = \frac{(1.5 \cdot 10^{10})^2}{1.10^{16}} \approx 2.25.10^4 \text{ cm}^3$$

Katkı yoğunluğunun Nd(x)=10¹⁷exp(x/100nm)cm⁻³ ifadesine göre değiştiği n-tipi bir silisyum 300°K de dengededir. Bu silisyumdan geçen sürüklenme-ile difüzyon akım yoğunluklarının aynı olması için uygulanması gereken elektrik alanı bulunuz.

olmass için uygulanması gereken elektrik alalı bulladır.

$$n = NA$$
 $Toplow = n q \mu n E + q Dn da = 0 chekiri.$
 $n = NA$
 n

Difüzyon akımı(devam)

Ornek: n- tipi silisyum tabakada boşluk yoğunluğu (Nd = 1017 cm-3) düzgün olarak $10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$ den $10^{13} \, \mathrm{cm}^{-3}$ e x=0 ve x=1mm arasında düşmektedir. Boşluk 40-4 (10.10 13-110 2) difüzyon akım yoğunluğunu bulunuz.

Boşluk difüzyon akım yoğunluğu:

$$J_p = qD_p \frac{dp}{dx} = 1.6 \times 10^{-19} \times 8.2 \times \frac{9 \times 10^{13}}{10^4} = 1.18 \frac{\text{A/cm}^2}{\text{cm}^4}$$

Burada difüzyon katsayısı Einstein bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır:

$$D_p = V_t \mu_p = 0.0259 \times 317 = 8.2 \text{ cm}^2/\text{s}$$

n tipi malzemedeki "boşluk" mobilitesi ise aynı katkı yoğunluğuna sahip p-tipi malzemenin boşluk mobilitesi olarak daha önce verilen tablodan alınmıştır.

Taşıyıcı sürüklenmesi(devam)

· Ornek:

dir. Çarpışmalar arasındaki ortalama zamanı bulunuz. İki çarpışma Saf galyum arsenik içinde elektronların mobilitesi 8,800 cm2/V-s arasında alınan yolu (ortalama serbest yol) bulunuz. Ortalama hız olarak 107 cm/s değerini kullanınız.

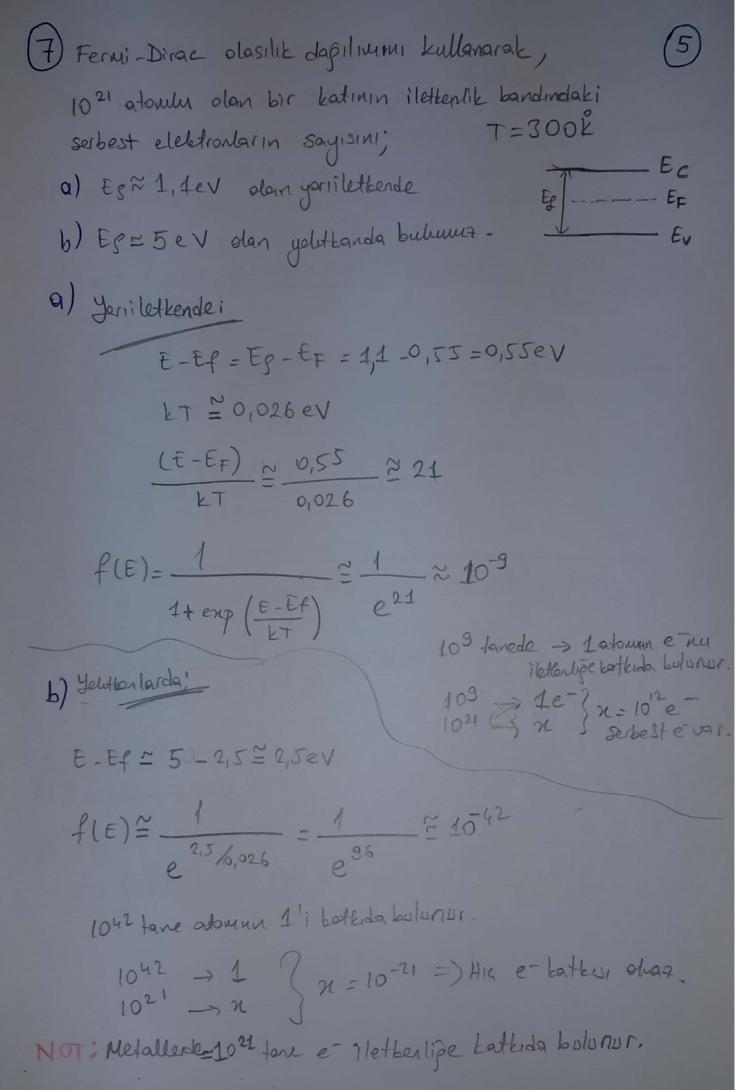
· Cözüm:

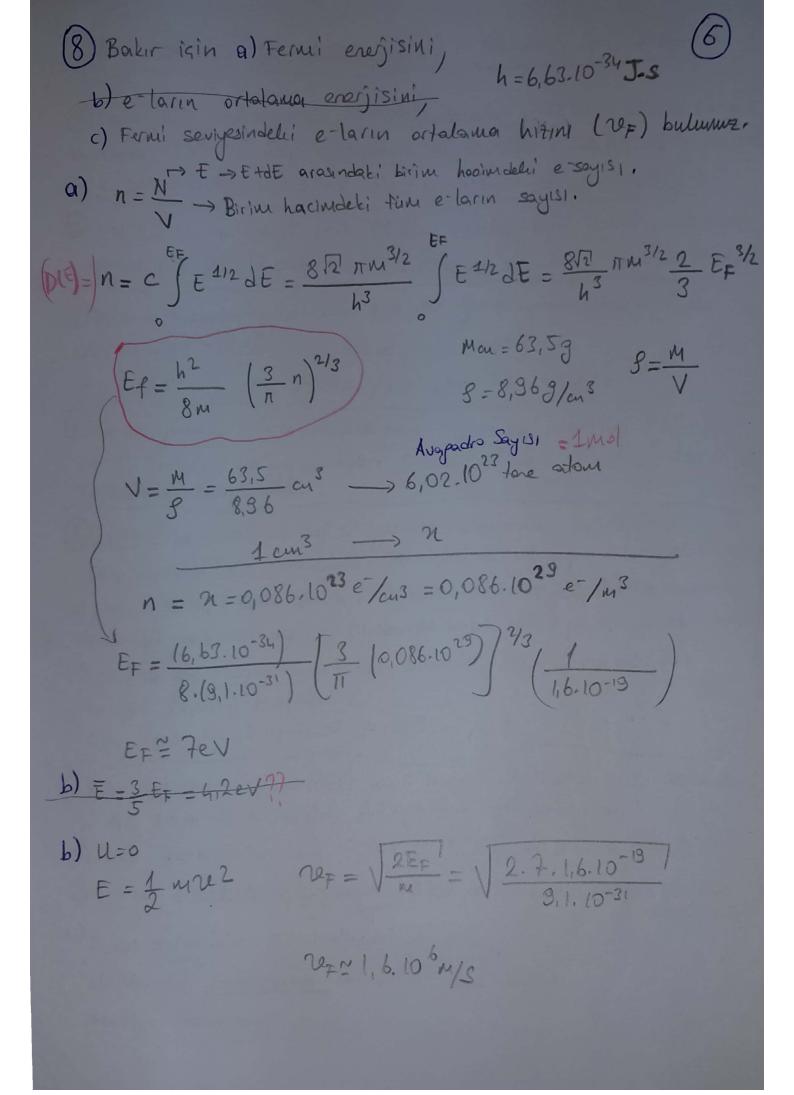
Çarpışma zamanı:

$$\tau_c = \frac{\mu_n m_e}{q} = \frac{0.88 \times 0.067 \times 9.1 \times 10^{-31}}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.34 \,\mathrm{p}$$

Ortalama serbest yol ise,

$$l = \nu_{average} T_c = 10^7 \times 0.34 \times 10^{-12} = 34 \, \mathrm{nm}$$





~ Müh. İçin Yarıiletber Fizipi 1 ~ Elebtrikle ilgili Seroler ~

- (1) Fermi enerji seviyesinin, iletkenlik bandının 0,22eV altında olduğu durumda T=300 k igin silisyumda isil despede e ve boşluk yoğumluk larini bulunuz. Egisi)=1,12ev. Nc = 2,8.103cm-3, Nv=1,04.1019cm-3
- 2) 2, V'luk bir potansiyel farks 0,65cm uzunlupundaki n-tipi yarriletkene uygulanmistir. Surobleme hiti 7,2.103 cm/s old-gore e-larin mobilitési redig
- (3) Dorior ve akseptior goduntulders egit olan Germanyumun T=3002 de Na = Nd = 6,65. 1013 cm-3 ise iletherlipini hesaplayini). mi = 2, 4.1013 cu3 /Mn = 3900 cm2/V-s /Mp = 1900 cm2/V.s
- 4) Germanymun e-va boşluklarının T=300k'de mobiliteri 0,45m²/v.s il et kerligin i hesaplayinia.
- 5) a) 30 k ve 300 k de sof silisgumen iletkenligin; belirlegini? (Ne ve mobiliterin sicallula dégisnedigini ve ilethaligin e-laria old-kabuledig
- b) N2 = 5.1022 ni-3 donoir atombre ile kathelandipuda 300 R'de silisyumm iletkarliji ne kordar deĝisis? (iletkarlije boshule katkısıyok, tim doriarles iyonize)
- c) 300 E de sof silisyunda ve katkılı durumda | 3 mm/x 2 mm x 2 mm? Gregin direncini hesaplayınız.

Eg=1, 11eU, Nc=2-1025an=3, M=0, 135m2/V.S

- 6) Bir malzenenin 300 k'deki energi seviyesi 6,25 evidor. Bo malzeredeki e-lar Fermi-Dirac dollim fenksiyonuna uymaktadırlar.
- a) Fermi Dirac ferksigneme T=OR ve TDOR 19in Labaca 9/7/1/2
- b) EF hin sicablella dépissivecépini 950 k ve 6,5 eV lda elebron bulunua dosilipi vedir?
- c) Ferni seviyesinin asev altındaki seviyede elebtronin bulunmana infinalinin % 1 oldupu Sicablipi hesaplayinit.

(7) Ferni-Dirac dasilik dopilimini kullanarak, 1021 atomu bir kalinin Metherlik bandindoiti serbest e sayuni T=300 E'de a) Eg & 1, 1eV dan bir yaniletberde, b) Eg ~ sev blan bir yalıtkanda bulunuz. (8) Bakır igin a) Fermi seviyesini, 6) Fermi sevigesindeki etarin ortalama hitini bulunuz -(9) Ginkoun (2n) Ferni Everjisi 9,4 eV dur. a) Serbest e-llorin yopunlupunu bolunua. b) Fermi hitlarini bulunua. c) Ininin lag valans (déperlik) e'nu vardir? (10) GaAs yaniletkeninde Eg=1,43 eV, mb* = 6 ise yasak enj. arolipinin ortasından itibaren, Fermi enerjisi areliğinin 300 k'den 800 k'ne arkarıldığında ne kadar değiziceğini hesaplayınız-(11) 300 l'deki Silisyumun Nd = 1016 cm-3, Na = 0 ve ni = 4,5. 1010 cm-3 de 6) Atinhe yik tagigicilarini & bohune. (2) Silisyum örnelde iletterlik bandındaki e-larının T=355k deki yopunluğu n=2,95.10 cui3 & 5. a) iletterlik ve valans bardırdaki efektif durum yapınlığunu bulunuz. 6) Saf (Asal) tasique jopunlupunu (cui) cinsinder bolomet. c) tipini (n,p)? bolunua. Mn = 1,08. No = 1,08.9,108.103169. d) (Ec-Ef)=??? Mpx = 0,56, mo = 0,56. 9,108.1034 Ep. SABİTLER e=1,6.10⁻¹⁹Coulomb 1eV=1,6.10⁻¹⁹ Joule $m_e=9,1.10^{-31}$ kg $\hbar = 1,054.10^{-34}$ Joule.s h=6,63.10⁻³⁴ Joule.s N=6.023.10²³atom/mol $R=1.097.10^7 \text{m}^{-1}$ $a_0 = 0.53.10^{-10} \text{m}$ $\varepsilon_0 = 8.85.10^{-12} \text{C}^2/\text{Nm}^2$ $k_e=9.10^9 Nm^2/C^2$ $k = 1,38.10^{-23} J/K$ hc=1240eV.nm

Tabaka direnci(devam)

100 mm uzunluklu, 10mm genişlikli ve 1mm kalınlıklı siliyum arsenik ile katkılanmıştır. ($N_d=10^{17}~{\rm cm}^{-3}$) Örneğin iki ucu arasındaki tabaka direncini

Silisyumun özdirenci:

$$= \frac{1}{qn\mu_n} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{17} \times 727} = 0.086 \,\Omega\text{cm}$$

(mobilite tablodan alınmıştır)

$$R = \rho \frac{L}{Wt} = 0.086 \times \frac{100 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-4} \times 10^{-4}} = 8.6 \text{ kg}$$

Uiger yaklaşım ise önce tabaka direncinin(Rs) bulunmasıdır $R_{\rm s}=rac{
ho}{t}=rac{0.086}{t}=860\,\Omega/\,{
m square}$

Direnç:

$$R = R_s \frac{L}{W} = 860 \times \frac{100 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-4}} = 8.6 \text{ k}\Omega$$

Örnek:

- $N_d=10^{17} cm^{-3}$ olan krom-silisyum metal yarıiletken kavşağını düşünerek, bariyer yüksekliği ve built-in potansiyelini hesaplayın. Aynı soruyu aynı katkı yoğunluklu p-tipi yarıiletken için tekrarlayın
- Bariyer yüksekliği:

- Bu değer listedekinden farklıdır, çünki il fonksiyonunun vakum için değeri kullanılmıştır.
- Built-in potansiyeli:

$$A = A - V_t \ln \frac{N_c}{N_d} = 0.45 - 0.0259 \ln \frac{2.82 \times 10^{19}}{10^{17}} = 0.30 \text{ V}$$

Krom/p-tipi kavşak için bariyer yüksekliği:

$$A_B = \chi^+ \frac{R_g}{q} - \Phi_M = 4.05 + 1.12 - 4.5 = 0.67 \text{ V}$$

Ve built-in potansiyeli:

$$A = A_B - V_t \ln \frac{N_T}{N_d} = 0.67 - 0.0259 \ln \frac{1.83 \times 10^{19}}{10^{17}} = 0.53 \text{ U}$$

Ornek

 \mathcal{N}_d = 10¹⁷ cm⁻³ olan krom-silisyum metal yarıiletken kavşakta arınma bölgesi genişliğini, metal-silisyum arayüzeyinde elektrik alanını, yarıiletkendeki potansiyel düşmesini ve uygulanan 5Voltluk potansiyel altında birim yüzeydeki kapasitansı pulunuz.

Arınma bölgesi genişliğis:

$$x_d = \sqrt{\frac{2 \cdot 4 \left(\cancel{4} - V_d \right)}{qN_d}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 11.9 \times 8.85 \times 10^{-14} \times (0.3 + 5)}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{17}}} = 0.26 \text{ grad}$$

"built in" potansiyeli önceki örnekte hesaplanmıştı.

Ara yüzeyde yarıiletken üzerindeki elektrik alan:

Potansiyel:

$$p(x = x_d) = \frac{qN_dx_d^2}{2c_q} = p(-V_d = 5.3 \text{ V}$$

Birim yüzeydeki kapasitans ise:

$$C_f = \frac{c_g}{x_d} = \frac{11.9 \times 8.85 \times 10^{-14}}{2.6 \times 10^{-5}} = 40 \, \text{nF/cm}^2$$